УДК 537:534

ФОРМИРОВАНИЕ ИНТЕРМЕТАЛЛИДОВ НИКЕЛЬ–АЛЮМИНИЙ ПРИ ИОННО-ЛУЧЕВОМ ПЕРЕМЕШИВАНИИ

© 2019 г. В. Л. Воробьев^{1,} *, И. Н. Климова¹, А. А. Колотов¹, П. В. Быков¹, В. Я. Баянкин¹

¹Удмуртский федеральный исследовательский центр УрО РАН, Ижевск, 426067 Россия

**E-mail: Vasily_L.84@mail.ru* Поступила в редакцию 22.12.2018 г. После доработки 19.02.2019 г. Принята к публикации 28.02.2019 г.

Приведены результаты исследования методом рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии химического состава поверхностных слоев никеля с напыленной пленкой алюминия в зависимости от дозы облучения ионами аргона. Анализ спектров показал, что при ионно-лучевом перемешивании происходит формирование алюминида Ni₃Al. Наибольшее содержание (~20%) данного соединения в модифицированном слое наблюдается при дозе имплантации 5 × 10¹⁶ см⁻².

Ключевые слова: алюминид никеля, ионно-лучевое перемешивание, рентгеновская фотоэлектронная спектроскопия, химический состав.

DOI: 10.1134/S1028096019120355

введение

Интерметаллидные фазы, в частности систем Ni–Al и Ti–Al, имеют уникальные физико-механические свойства [1, 2]. Они сохраняют структуру и прочность при высоких температурах, по антикоррозийным и антифрикционным свойствам значительно превосходят обычные материалы. В частности, алюминиды титана (TiAl, Ti₃Al) и никеля (NiAl, Ni₃Al) являются конструкционными материалами, успешно используются в авиационной технике благодаря их малой плотности, высокой жаростойкости и жаропрочности, хорошим литейным свойствам.

В настоящее время применяются разнообразные методы получения сплавов на основе интерметаллидов (в том числе и на основе алюминидов титана): традиционные литейные технологии, плавки в дуговой печи в атмосфере аргона, вакуумно-дуговая плавка, метод электрошлаковой плавки, методы порошковой металлургии и так далее [3, 4]. Методы порошковой металлургии, в том числе в сочетании с механическим легированием, требуют многочасового помола компонентов и длительного выдерживания при высоких температурах и давлениях. Кроме того, традиционными методами трудно получить однофазные сплавы или сплавы заданного состава, однородные по объему, без повышенного содержания примесей. Применение самораспространяющегося высокотемпературного синтеза в сочетании с силовым уплотнением (компактированием) и формообразованием горячих продуктов синтеза

[5-8] позволяет получать различные интерметаллиды.

Формирование интерметаллидных структур в нанокристаллическом состоянии в поверхностных слоях металлических материалов может быть успешно реализовано при воздействии на поверхность высокоинтенсивных пучков ионов металлов [9]. Кроме того, ионное перемешивание, основанное на внедрении требуемой примеси из поверхностных слоев при передаче им кинетической энергии первичного пучка, имеет большие перспективы для получения новых структур и соединений с заданными свойствами [10, 11].

В настоящей работе предпринята попытка получения алюминидов никеля при перемешивании ионами аргона никелевой матрицы с нанесенным методом магнетронного распыления слоем алюминия.

МЕТОДИКА И МАТЕРИАЛЫ

Исследуемые образцы представляли собой никелевые пластины размером 10×10 мм и толщиной около 40 мкм. Поверхность образцов механически полировали. После полировки образцы очищали в органических растворителях в ультразвуковой ванне. Пленки алюминия на поверхность никелевых образцов осаждали магнетронным способом на установке "Катод-1М" в среде аргона при постоянном токе и температуре подложки 473 К. Остаточное давление в камере напыления составляло 10^{-4} Па. Ионно-лучевое перемешивание пленок алюминия проводили бомбардировкой ионами Ar⁺ в импульснопериодическом режиме ($f = 100 \ \Gamma u$, $t = 1 \ Mc$) с энергией ионов 40 кэВ, плотностью тока в импульсе 3 мА/см², дозами облучения 5 × 10¹⁵ (образец № 1), 10¹⁶ (образец № 2), 5 × 10¹⁶ (образец № 3) и 10¹⁷ см⁻² (образец № 4). В процессе имплантации с помощью термопары контролировали температуру образцов, их разогрев не превышал 180–190°С.

Исследования проводили на рентгеновских фотоэлектронных спектрометрах ЭС2401 и SPECS с использованием Mg K_{α} -излучения (E = 1253.6 эВ). Для анализа химического состояния элементов в поверхностных слоях образцов изучали рентгеновские фотоэлектронные (РФЭ) спектры Ni2p, Ni3s и Al2s, полученные с поверхности эталонных образцов Ni₃Al, Ni и Al. Обработку результатов и разложение спектров проводили с помощью лицензионной программы CasaXPS.

Вакуум в камере спектрометра не превышал 10^{-6} Па. Ошибка в измерении энергии связи ± 0.1 эВ. Относительная ошибка определения концентрации элементов ± 3 ат. %. Послойный анализ проведен путем травления поверхности образцов ионами аргона с энергией 0.9 кэВ и плотностью тока 12 мкА/см². Расчетная скорость травления составляла ~1 нм/мин.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Анализ РФЭ-спектров Ni2p, Ni3s, оже-линий и валентных полос эталонных образцов Ni₃Al и Ni фольги показал, что положения максимумов этих спектров с точность до ± 0.1 эВ совпадают. Поэтому идентифицировать соединения алюминия с никелем по данным спектрам невозможно. Однако сравнение Al2s-спектров, полученных с поверхности эталонных образцов Al и интерметаллида Ni₃Al, выявило отличие в положении максимумов на 0.5 эВ (рис. 1). Энергия связи для них составляет 118.0 и 117.5 эВ соответственно. Сдвиг максимума спектров алюминия Al2s на 0.5 эВ в сторону меньших значений энергии связи свидетельствует об образовании соединения алюминия с никелем.

Распределение элементов в поверхностных слоях исходного образца Ni с напыленным слоем алюминия представлено на рис. 2. Видно, что в исследованном слое по всей глубине преимущественно (до 50–60%) содержатся атомы кислорода. Вероятно, кислород попадает в напыленный слой из остаточной атмосферы вакуумной камеры в процессе напыления. Химическое состояние атомов алюминия в напыленной пленке определяется двумя максимумами A и B в спектрах Al2s при значениях энергии связи 120.8 и 118.0 эВ (рис. 3). Максимум B соответствует энергии связи электронов атомов алюминия в металлическом, хи-



Рис. 1. Экспериментальные рентгеновские фотоэлектронные Al2s-спектры исследованных образцов: Al (1); Ni₃Al (2).



Рис. 2. Распределение Ni (1), C (2), Al (3), O (4) в поверхностных слоях исходного образца.

мически несвязанном состоянии, а второй максимум A является, по всей видимости, суперпозицией электронных спектров оксида алюминия Al_2O_3 и гидрооксида алюминия AlOOH [13, 14]. Следует отметить, что положения максимумов Al2s-спектров исходного образца и эталонных совпадают (рис. 3). Это свидетельствует о том, что, во-первых, в напыленной пленке не проявляется химическое взаимодействие алюминия с ни-



Рис. 3. Al2*s*-спектры исходного (*1–3*) и эталонного Al (*4*, *5*) образцов, время травления: 1 (*1*); 10 (*2*); 20 (*3*); 5 (*4*); 10 мин (*5*).

келем и, во-вторых, алюминий находится частично в окисленном состоянии. Следы атомов никеля заметны уже после 5 мин травления (~5 нм), достаточно отчетливо никель проявляется (до ~15%) после 15 мин травления (~15 нм). Уменьшение концентрации алюминия при одновременном увеличении концентрации кислорода и небольшом увеличением содержания углерода на глубине, соответствующей 15 мин травления, может быть связано с приближением РФЭС-анализа к границе пленка—подложка. Количество кислород- и углеродсодержащих примесей на поверхности подложки может быть выше, чем в глубине образца.

Энергетическое положение максимума спектра Ni2p исходного образца также в пределах погрешности измерений совпадает с энергетическими положениями максимумов Ni2p-спектров эталонных образцов Ni и Ni₃Al ($E_{\rm cB} = 852.8$ эВ) (рис. 4). Однако в случае исходного образца наблюдается незначительное (0.3–0.4 эВ) уширение Ni2p-линии со стороны бо́льших значений энергии связи. Возможно, это объясняется присутствием на поверхности никелевой подложки (до того, как на нее напылили алюминий) кислородсодержащих загрязнений (Ni–O).



Рис. 4. Ni2*p*-спектры исходного (1) и эталонных образцов Ni (2) и Ni₃Al (3).

В отличие от профилей распределения компонентов системы в исходном состоянии распределения элементов при ионном облучении значительно отличаются и демонстрируют некоторую динамику при повышении дозы облучения. Это видно из рис. 5, на котором представлено расчет-



Рис. 5. Расчетное среднее содержание Al (*1*), C (*2*), Ni (*3*), O (*4*) в слое толщиной 30 нм.



Энергия связи, эВ

Рис. 6. Al2*s*-линии образца № 1 на глубине: 5 (*1*); 10 (*2*); 15 (*3*); 20 (*4*); 25 нм (*5*).

ное содержание компонентов системы в слое толщиной 30 нм в зависимости от дозы облучения.

Из Аl2s-спектров образца, в котором пленка алюминия была перемешана дозой ионов Ar⁺ 5 × $\times 10^{15}$ см⁻² видно, что положения максимумов A и В до глубины 20 нм такие же, как в Al2s-спектрах с поверхности исходного образца (рис. 6, спектры 1-4). Это свидетельствует о том, что в этом слое интерметаллид системы Ni-Al не формируется. Однако на глубине больше, чем 20 нм, наблюдается сдвиг максимума В в сторону меньших значений энергии связи (рис. 6, спектр 5). Следует отметить, что глубина ~25 нм в данном образце соответствует межфазной области пленка-подложка. Максимум В Al2s-спектра сдвигается примерно на 0.5 эВ и приходится на энергию связи 117.5 эВ. Это позволяет предположить, что в результате ионного воздействия в межфазной области создаются условия для синтеза интерметаллидных фаз. Наблюдается и смещение максимума А в сторону меньших значений энергии связи в этой области (рис. 6, спектр 5). Оно составляет примерно 0.8-0.9 эВ. Смещение максимума A при приближении к межфазной границе наблюдается для всех исследуемых в данной работе образцов, в том числе для исходного образца. Это



Рис. 7. Распределение Al (а), Ni (б) и O (в) в поверхностных слоях образцов № 1-4(1-4) и исходного (5).

свидетельствует об изменении химического окружения атомов алюминия и может быть обусловлено тем, что на этой глубине имеется преимущественно только оксид алюминия Al_2O_3 (естественная оксидная пленка на поверхности алюминия состоит не только из оксида алюминия Al_2O_3 , но и из гидрооксида алюминия AlOOH) [12, 13].

В результате облучения ионами Ar^+ происходит перемешивание компонентов в поверхностных слоях образцов. Оно проявляется в перераспределении концентраций элементов. С увеличением дозы облучения концентрация алюминия и кислорода снижается, а концентрация никеля увеличивается (рис. 7).

С увеличением дозы облучения изменения в спектрах Al2s, связанные со сдвигом максимума B в сторону меньших значений энергии связи, также проявляются. На рис. 8 для сопоставления представлены Al2s-спектры Ni₃Al (спектр 5) и облученных образцов (спектры 1-4), снятых на глубине ~25 нм. Видно, что максимум B для всех об-



Рис. 8. Al2*s*-линии эталонного образца Ni₃Al (спектр 5) и облученных образцов (спектры 1-4), снятых на глубине ~25 нм.

лученных образцов соответствует энергии связи 117.5 эВ (рис. 8, спектры 1-4). В случае облученных образиов эта компонента соответствует энергетическому положению максимума Al2s-линии в спектре интерметаллида Ni₃Al. Следует отметить, что появление этой компоненты в спектре образца. облученного ионами Ar^+ (доза $5 \times 10^{15} \text{ см}^{-2}$), как уже отмечалось, наблюдается с глубины ~25 нм. Для образца, облученного дозой 10^{16} см⁻², сдвиг максимума В в сторону меньших значений энергии связи заметен с первой минуты травления, и на глубине 15 нм содержание интерметаллида составляет около 18% от общей концентрации алюминия. Наибольшая концентрация интерметаллида Ni₃Al по всей глубине анализируемого слоя, от 6 до 20% относительно содержания Al (судя по соотношению составляющих Al2s-спектра), наблюдается для образца, облученного дозой 5 \times 10¹⁶ см⁻². В образце, облученном самой большой дозой 10¹⁷ см⁻², концентрация Ni₃Al незначительна. Скорее всего, это обусловлено уменьшением содержания алюминия в анализируемом слое из-за ионного распыления при больших дозах облучающих ионов. Вследствие этого интенсивность Al2s-спектров слабая, и средняя концентрация алюминия в данном образце около 10%.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, в работе показано, что при ионно-лучевом перемешивании алюминия в поверхностных слоях системы никель—алюминий создаются условия для формирования интерметаллидов данных металлов. Образуется интерметаллид Ni₃Al. При используемых режимах облучения наибольшее содержание (~20%) данного соединения в модифицированном слое наблюдается при дозе имплантации 5 × 10¹⁶ см⁻². Полученная зависимость обусловлена, прежде всего, концентрационной зависимостью компонентов системы от дозы имплантации, т.е. индивидуальными скоростями распыления элементов.

БЛАГОДАРНОСТИ

Работа выполнена в рамках Госзадания Министерства науки и высшего образования РФ АААА-А17-117022250040-0.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Гринберг Б.А., Иванов М.А. Интерметаллиды Ni₃Al и TiAl: микроструктура, деформационное поведение. Екатеринбург: УрО РАН, 2002, 358 с.
- 2. Иванов В.И., Ночовная Н.А. // Титан. 2007. № 1. С. 448.
- 3. *Рябцев А.Д., Троянский А.А.* // Проблемы специальной электрометаллургии. 2000. № 1. С. 3.
- 4. *Итин В.И., Найбороденко Ю.С.* Высокотемпературный синтез интерметаллических соединений. Томск: Изд-во Томского ун-та, 1989. 214 с.
- Самораспространяющийся высокотемпературный синтез. Сб. статей / Ред. Максимов Ю.М. Томск: Изд-во Томского ун-та, 1991. 198 с.
- 6. *Мержанов А.Г.* Процессы горения и синтез материалов. Черноголовка: Изд-во ИСМАН, 1998. 512 с.
- 7. А.с. 721977 (СССР). Способ изготовления изделий / ИСМАН. Кванин В.Л., Ашрафьян Э.Б., Боровинская И.П. и др. // В 21 G 1/06, 1979.
- Патент. 2263005 (РФ). Способ получения изделий / ИСМАН. Кванин В.Л., Балихина Н.Т., Мержанов А.Г., Боровинская И.П. // Опубл. 27.10.2005.
- 9. *Курзина И.А., Козлов Э.В., Шаркеев Ю.П.* Градиентные поверхностные слои на основе интерметаллидных частиц: синтез, структура, свойства. Томск: Изд-во НТЛ, 2013. 260 с.
- 10. Погребняк А.Д., Мартыненко В.А., Михалев А.Д. и др. // Письма в ЖТФ. 2001. Т. 27. Вып. 14. С. 88.
- 11. *Калин Б.А., Волков Н.В., Олейников И.В.* // Физика и химия обработки материалов. 2004. № 3. С. 25.
- Wagner C.D, Rigus W.M., Davis L.E. et al. Handbook of X-Ray Photoelectron Spectroscopy. Eden Prairie: Physical Electronics Div., Perkin-Elmer Corp., 1979. 190 p.
- Бригес Д., Сих М.П. Анализ поверхности методами оже- и рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии. М.: Мир, 1987. 600 с.

The Formation of Nickel–Aluminum Intermetallic during Ion-Beam Mixing V. L. Vorob'ev, I. N. Klimova, A. A. Kolotov, P. V. Bykov, V. Ya. Bayankin

The results of the study by the X-ray photoelectron spectroscopy of the chemical composition of the nickel surface layers with a deposited aluminum film, depending on the dose of irradiation with argon ions, are presented. Analysis of the spectra has been found the formation of Ni₃Al aluminide during ion-beam mixing. The highest content (~20%) of this compound in the modified layer is observed at an implantation dose of 5×10^{16} cm⁻².

Keywords: nickel aluminide, ion-beam mixing, X-ray photoelectron spectroscopy, chemical composition.